

NOTICIA AMPLIADA



Logo de la Universidad de Sevilla

Debido a alto coste que suponen los estudios en la universidad estadounidense el alumno ha solicitado varias becas

ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO

La US acuerda estudios de Doble Titulación con el Illinois Institute of Technology

Universidad de Sevilla

La ETSI enviará a Chicago el próximo curso académico al primer alumno que cursará estudios de doble titulación en el Instituto de Tecnología de Illinois. El convenio ha abierto al alumnado de la US las puertas para posteriores procesos de selección de estudiantes del prestigioso centro de estudios de ingeniería.

26/8/2009



El joven estudiante de cuarto curso de Ingeniería Aeronáutica, José Daniel Valdivia, será el primer alumno de la Universidad de Sevilla que curse estudios en el Institute of Technology de Illinois en Chicago, ya que hasta ahora sólo la Universidad Politécnica de

Madrid mantenía convenio con este centro.

En el IIT cursará quinto de ingeniería aeronáutica y defenderá el proyecto fin de carrera, obteniendo gracias a este convenio la **Doble Titulación**, por la Universidad de Sevilla y por el Instituto de Tecnología de Illinois.

El proceso de selección para la obtención de la beca ha consistido en el cumplimiento de una serie de requisitos y la **superación de exámenes de idioma y agilidad mental**. Un **excelente expediente, tener aprobadas las asignaturas del curso** y contar con una inteligencia destacada han sido algunos de los requerimientos tenidos en cuenta.

Debido a **alto coste** que suponen los estudios en la universidad estadounidense el alumno ha solicitado varias becas de las que le han sido concedidas hasta el momento la del Plan Propio de la Universidad de Sevilla, de 2500 euros y una Beca de Méritos del IIT por superar con creces los requisitos exigidos de 8.000 euros.

Asimismo, en la Clausura de Curso de la ETSI celebrada el pasado 16 de julio, recibió el premio que anualmente la Fundación Manuel Gayán Buiza concede a un alumno del Centro por su **destacada trayectoria en los estudios de ingeniería** y que consiste en un cheque por valor de 1500 euros en concepto de beca para la continuación de los estudios.

Aún así, la estancia de un año en EE.UU. supondrá un coste para el alumno de unos 25.000 euros, contando también con la reducción de la cuantía de la matrícula que el Instituto de Tecnología de Illinois ha aplicado al estudiante de la ETSI.

